

ArF step-and-scan 형 노광장비를 위한 off-axis 정렬계 Off-axis alignment system for step & scan exposure tool.

손영준, 권진혁, 최옥식
영남대학교 물리학과

193 nm의 파장을 가지는 ArF 액시머 레이저 step-and-scan 형 노광장비에 사용될 off-axis 정렬계를 설계하고 정렬신호를 얻었다. 그림 1은 설계된 정렬계를 나타낸다. 정렬계의 광원으로 150 W의 할로겐 램프를 사용하였으며, 정렬을 위한 Mask는 chevron, cross, square 형이 약 1 mm 간격으로 떨어져 있다. 이 마크가 렌즈 L1, L2, objective 1을 통해 8 배로 축소 투영되어 wafer위에 약 $1 \mu\text{m}$ 의 선폭으로 축소 투영된다. 정렬마크에 의해 회절된 광과 반사된 광은 다시 공간 필터 F를 통하여 포토다이오우드와 photomultiplier 투브로 구성되어 있는 detector에 의해 검출된다. 주사되는 광의 개구수는 0.2였고 개구 A에 의해 정해지며, 회절되는 광의 개구수는 objective 1에 의해 결정되며 개구수 0.65인 40배 대물렌즈를 사용하였다. 반사광은 한 개의 포토다이오우드에 의해 bright-field 정렬신호로 얻어지며, 회절 광은 4 개의 photomultiplier 투브에 의해 dark-field 정렬신호로 얻어진다. CCD1과 CCD2는 웨이퍼 위의 상을 각각 16배 및 100배로 확대하여 볼수 있게 하였으며, CCD1은 global TV-view를 위한 것이며 CCD2는 화상처리 정렬을 위한 것이다. 그림 2는 cross 형 정렬광에 의한 dark-field 정렬신호로서 위의 두 신호는 오른쪽 photomultiplier 투브 및 왼쪽 photomultiplier 투브에 의해 검출된 신호이며, 가장 아

랫쪽은 위의 두 정렬신호를 합한 신호이다. 연속적으로 나타나는 두 개의 peak 사이의 거리는 $10 \mu\text{m}$ 이며 정렬 신호의 기울기는 $0.8\text{V}/1 \mu\text{m}$ 이었으며, 정렬신호의 신호대 잡음비는 3% 미만이었다.

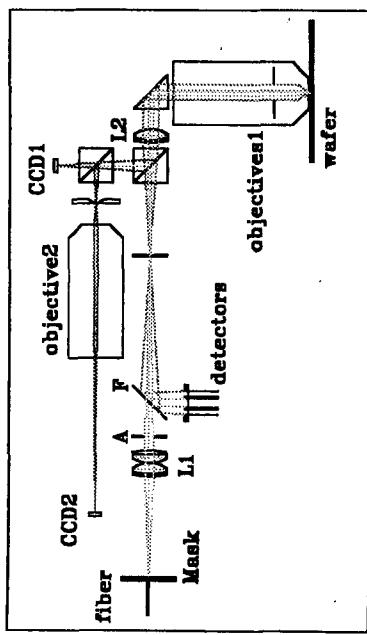


그림 1. Off-axis 정렬계

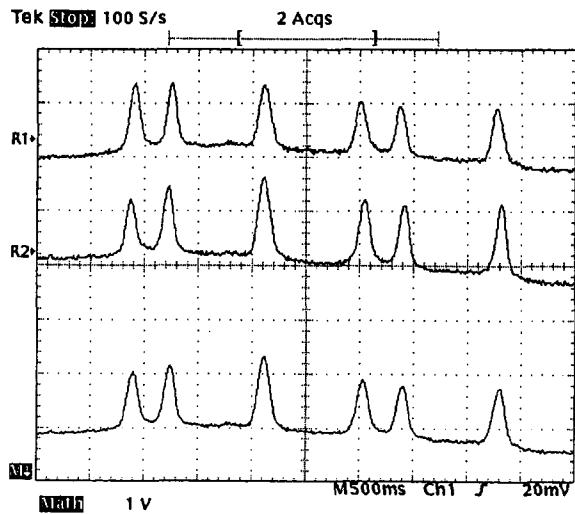


그림 2. Dark-field 정렬신호